

超高圧電子顕微鏡による金属の動的研究

先に報告した如く,金属物理部第4研では金属 の研究用として 500kV 電顕を 開発応用して 来た が, 金属研究者にとっては, 超高圧電顕で果して どの程度 bulk での状態を再現出来るかによって 電顕の価値が評価される。ところで、金属の動的 現象の殆んどは著しく試料厚さに敏感で、従来多 用されている 100kV 程度の 電顕下で 実現出来る 現象は bulk のものとは縁遠いものであった。 では 500kV 電顕でどの程度 厚い 試料が使用出来 るようになるかと云うと,数秒程度の露出で十分 写真となる実用的な試料厚さは、Alで3.5µ程度、 Fe とか Cu だと 1.2µ 程度となり、この値を 100 kV での値と比較して見ると、Al では実に3.5倍 以上, Fe 及び Cu でも3倍程度厚い試料が使用 出来ることになり、従来いわゆる理論的と称して 推定されている2.4倍より、電子線の非弾性散乱 によって何れも可成り上回っている。

一方試料がどの程度厚くなると、吾々が日常使 用している厚い試料内での現象と同じものが起り 得るかと云うと、吾々の所で500kV 電顕で確か めた結果では、結晶の粗大化を伴う再結晶を実現 するには1 μ 厚さ以上、転位の動的挙動、特にセ ル構造を形成するには少なくとも 1.5 μ 厚さ、そ れが bulk のものと類似の形態をとる様になるに は3 μ 以上の厚さが必要となる。これらの値は物 質によって大した変化はないから、100kV 程度の 電顕はこのような研究には殆んど無力と云う事に なる。この他にも、転位密度の測定とか、マルテ



図 1 500kV電顕で見た厚い Al 内の亜結晶粒界構造。試 料厚さは2.5µ以上で立体的な転位構造がよく判る

ンサイト変態の研究にも100kV程度の電顕で使用 出来る試料厚さでは極めて危険が伴う事が確かめ られた。これに対して、500kVは上述の如く、Al ではこれらの何れも電顕下に再現する事が出来、 Fe とか Cu でも 再結晶などは何とか研究出来る 状態にある。従って 500kV 電顕は Al, Mg の如 き金属とか、イオン結晶の如き原子番号が15以下 の物質の研究には実にエポック・メーキングな装 置と云える。しかし原子番号が30またはそれ以上 の物質になると、更に高い電圧の電顕が望まれる が、電圧が 2000kV 程度となると、Fe, Cu でも 3μ 程度の厚さの試料が観察出来る可能性がある ので、近き将来殆んどの金属の動的性質が電顕で 検べ得る日が来るであろう。

なお厚い試料の観察出来る事から,図1の如く格 以下第4頁へつづく

溶融Al中のSi, Fe, Cuの拡散

合金の溶製, 金属の製錬, ならびに液体金属に よる材料の腐食などにおいては, 液体金属中の各 種元素の拡散が密接に関係している。しかし固体 金属に関する拡散の研究は多いが, 液体金属にお ける拡散はそれ程多くはない。製錬研究部乾式製 錬研究室ではAlのサブハライド法に関連して, Al 中の Si, Fe, Cu の拡散の実験を行なった。

拡散係数の測定にはキャピラリレザーバー法を 用いた。低濃度合金を黒鉛るつぼに溶融しておき レザーバーとする。一方溶融 Al を予め充填して ある6~8個のキャピラリ(Ø1mm, 深さ約17 mm)を持った黒鉛製の試料保持台をこのレザー バーの中へ浸漬し,一定温度,一定時間保持後, 黒鉛ブロックを引上げ,キャピラリ中の拡散元素 の分析を比色法で求めた。

拡散実験はすべてアルゴン中で行なった。試料 に用いた Al, Si, Fe, Cu はすべて four nine で, 合金溶は Si では 1.63, 1.35, 0.73%, Fe では 1.84, 1.01%, Cu では 2.07, 1.00%であった。 レザバーとキャピラリ保持黒鉛ブロックを図1に 示す。

拡散係数Dは次の Ficks の法則, $\partial c/\partial t = D\partial^2 c$ / ∂x^2 に従がう。また 濃度による拡散係数の変化 を無視する。(1) C=Cs, x=x, t=0 開始時にお いてキャピラリ濃度は均一で Cs に等しい,(2)



図 1 黒鉛るつば及び試料保持台

- 2 --



C=Co, x=0, t=t キャピラリの 開放端の 表面 度は速かに Co となり, 実験中も Co として一定 (3) C=Cs, x= ∞ , t=t キャピラリは無限表で, 拡散元素は末端まで浸透しないなどの境界値条件 から,

 $Ca-Cs/Co-Cs=2/l(Dt/\pi)^{\frac{1}{2}}$

Cs = 0 であるから $Ca/Co = 2/l (Dt/\pi)^{1/2}$ となる。ここで Ca は拡散後のキャピラリの平均濃度, l はキャピラリの長さである。

実験温度は 800, 900, 1000, 1100°Cで, 拡散 時間は30~40分をとった。

実験で得られた諸元素の拡散係数を図2に示 す。

純粋液体金属の拡散の理論式の多くは、拡散係 数と粘性係数の関係から求めている。しかし溶質 原子の濃度が希薄な場合には、溶液の粘性は純粋 の場合とほとんど差がないと考えられる。これら の理論式を列記すると、 D=hT/6 $\pi\eta\gamma$ (Stokes-Einstein), D=hT/2 $\eta\gamma$ (Eyring), D=hT/8 $\eta\gamma$ (Li-Chang), D=3hT/10 $\pi\eta\gamma$ (Longuet-Higgins-Pople), D=hT/6 $\pi\eta\gamma$ (β =0, Sutherland) などで あり、 η に純 Al の粘性係数、 γ に拡散原子の原 子半経を入れてDを求めうる。

これを計算すると実験値は Eyring と Li-Chang の理論値の中間に入っている。 これらは実験 誤差や粘性係数の選び方,あるいは理論式が自己 拡散の式であるなどを考慮するとほぼ妥当といえ る。拡散係数,活性化エネルギー,熱力学的諸数 値との関連性などを今後検討していく予定であ る。 近年における電子工業の進展はまことに目ざま しいものがあり、これにともなって使用される金 属材料も広い範囲におよんできていると同時に強 く高純度化がさけばれているのが現状である。し たがって時代の要求に応じた新材料の開発はもと より、これら材料の純度確保に必要な精製技術、 純度判定のための微量不純物の分析技術も急速な 進歩を示していることは当然である。しかし現在 なおこれらの技術開発には大きな課題が残されて おり、この問題を早急に解決するよう各方面から 強く要望されている。

このような趨勢のもとに昭和39年度には,電気 磁気材料研究部,電磁第1研究室に特殊溶解班が もうけられ,帯溶融精製,電子ビーム溶解などに よる所内の依頼作業に応ずると同時に,常に精製 技術の開発に努力を払っている。

金属材料の精製法は、これまでにも、①電解法 (可溶性および不溶性陽極電解)、②還元法(水素 または金属による還元)、③熱分解法(塩化物や沃 化物)、④蒸留・昇華法(真空中またはガス中)、 ⑥真空溶解法(揮発除去)などが行われてきたが、 高純度ゲルマニウムの製造に成功した物理的精製 法である、⑥zone melting 法は、その後⑦floating zone melting 法に発展し、各種金属材料の 精製に応用され始めた。

すなわち試料を垂直に支持し、ルツボを使わな いで zone melting を行う floating zone melting 法は安定なルツボ材がみつからないような活性に 富む金属や高融点金属の高純度化には、今日欠か せない方法の一つとなっている。また最近、この floating zone melting 法は 金属の純度を上げる と同時に単結晶の作成にも利用され, 更に金属の 高温における化学反応に関する研究への応用も期 待されている。このように他の精製法に比べて多 くの利点がある floating zone melting 法も現在 のところ, floating zone melt が可能な試料とな る金属ロッドの太さと金属の種類に制約され、ま たその精製技術もかなり困難で熟練を要する。そ こで特殊溶解班では、この floating zone melting 法による精製技術の開発を計り, 一方 floating zone melting 装置として 炉体と高周波発振機の 能力を改良し、現在までに、写真1に示すように



写真 1 floating zone melt された純鉄



写真 2 floating zone melt された種々の金属

国内では初めて 25 mm ϕ の鉄を floating zone melt することに成功した。25 mm ϕ 鉄の精製に ついては、これまでの報告¹⁾ によれば、特殊なワ ークコイルを使用しているが、この実験に使用し たワークコイルは従来一般に用いられているもの である。また同時に、写真 2 に示すような各種高 融点金属についても floating zone melt が可能 となり、更に安定なルツボ材が得られる比較的低 融点金属、例えば Te, Zn, Al, Ag とうについて は横型の zone melting を行うことができる。

以上のように zone melt された高純度金属の 精製効果の判定については,分光分析,残留電気 抵抗の測定のみからでは完全を期し得ないため, 当研究所金属化学部の協力を得て信頼性のあるマ ススペクトルに分析を基盤とした純度の判定を並 行して行っている。

— 3 —

B.F. Oliver : Trans. of AIME., 227, 960, (1963).

ラジオアイソトープ実験場について(Ⅱ)

金属の研究に対するラジオアイソトープ(RI) の共同利用の場である当実験場は,昭和37年11月 第1期工事(246 m²)が終了後,引きつづき昭和 39年3月第2期工事(204 m²)を終り(本ニュー ス No.10(1963)参照),RIを含む試料の溶 解・鍛圧加工・機械加工・放射能測定など一連の アイソトープ利用研究が出来る体制となった。以 後非金属介在物の研究・鍛圧品のメタルフロー検 出の研究などが進められ名種必要備品も設置され て来たが,研究の進展に伴ない,また所内各部よ りの要望もあり,化学第1・第2実験室及び金属 物理実験室(94 m²)の増築が行なわれ,昭和41年 3月使用出来る段階となった。(図)

化学第1実験室(28m²)はRIを含む試料の分 離或いは分析など、比較的汚染の怖れの多い湿式 化学処理を行なうための実験室であり、オークリ



汊

(通巻 第92号)
編集兼発行人 吉 村 浩
印 刷 奥村印刷株式会社
東京都千代田区西神田1の10

ッジ型フード・化学実験台を設置し、床はロンリ ウム張り,壁はRIR塗装を行ない除染を容易に している。(写真)

化学第2実験室(28 m²)は短寿命核種の取扱い あるいは機器分析など汚染の怖れの少ない実験を 行なうための場であり、中性子照射室と気送管 (計画中)により結ばれ短寿命核種の化学分離な ども行なえる。室内設備は第1実験室と同様であ る。

金属物理実験室(30 m²)は、拡散実験その他の 物理的実験あるいは硬さ試験など R I の汚染の他 一般の塵埃を余り生じない種類の実験を行なう場 であり、オークリッジフード及びコンクリート実 験台が設置されている。

なお、金属精製その他化学冶金的実験は、現在 溶解室あるいは鍛圧加工室で行なわれているが、 昭和42年3月迄に120m²の金属化学実験室が出 来、そこで行なわれる予定である。また、汚染し た装置の冷却など行なう倉庫(56m²)も同時に建 設され、ラジオアイソトープ実験場は完成する予 定である。



写真 化学第1実験室

第1頁からつづく

子欠陥の立体的な配列が観察出来る事もまた超高 圧電顕の大きい効用の一つである。

発 行 所 科学技術庁金属材料技術研究所

東京都目黒区中目黒 2 丁目 300 番地 電話 目黒 (712) 3181 (代表)